## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-167524

(43) Date of publication of application: 19.07.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

G02F 1/136

(21)Application number: 01-308458

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

27.11.1989

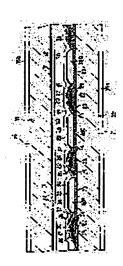
(72)Inventor: AWAJI HIDEKAZU

## (54) COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a uniform display screen free from defects by forming color filters under picture element electrodes.

CONSTITUTION: Color filters 28R, 28G, 28B are formed under picture element electrodes on an active matrix substrates 39. Since the color filters are not formed on a counter substrate 38, it is not necessary to consider the accuracy of sticking of the substrates 39, 38 to each other. Since a light shielding layer for preventing cross talk between picture elements is made unnecessary, opening rate is not lowered. A uniformly rubbed oriented film is formed and a uniform picture display plane free from defects is obtd.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-167524

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月19日

G 02 F

1/1335 1/136 5 0 5 5 0 0 8106-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称

カラー液晶表示装置

②特 願 平1-308458

**20出 願 平1(1989)11月27日** 

⑩発 明 者 淡

英 一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社

内

勿出 願 人

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 山本 秀策

路

#### 明 細 書

## 1. 発明の名称

カラー液晶表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 一対の絶録性基板と、 該一対の基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配列された絵 索電極と、 該絵索電極に重畳形成されたカラーフィルタと、 を備えたカラー液晶表示装置であって、 該絵索電極の下方に該カラーフィルタが形成されているカラー液晶表示装置。
- 2. 前記絵素電極に接続されたスイッチング素子を有し、前記カラーフィルタが形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、抜スイッチング素子上に接して形成されている請求項1に記載のカラー液晶表示装置。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶等の表示媒体を用いたカラー液 晶表示装置に関する。

(従来の技術)

近年、画像表示装置の薄型化、軽量化、省電力化を図るため、CRTに代わる表示装置として液晶等の表示媒体を用いた大型の表示装置が開発されている。中でも液晶を用いた大型の表示装置の開発、商品化が盛んに行われている。 このからない でいる。 液晶表示装置の用途の一つディス を登せたいる。 液晶表示装置の用途の一つディス かっしょう かっとなってきている。

第4図に従来のカラー液晶表示装置の一例を示す。この表示装置ではアクティブマトリクス 芸板 I が用いられており、アクティブマトリクス 芸板 I 5 では、 がラス 芸板 4 上に薄膜トランジスタ (以下では「TFT」と称す) I が形成されている。 TFT I のドレイン電極 1 2 には、 I TOから成る 絵葉 電極 2 を 覆って 統されている。 TFT 1 及び 絵葉 電極 2 を 覆って 全面に 配向 膜 3 a が積層されている。 対向 基板 1

6では、ガラス基板9上に赤(R)、緑(G)、 街(B)の3原色のカラーフィルタ5R、5G及び5B、並びにCF等の金属薄膜からなる遮光層 6が形成されている。遮光層6は絵葉電極2と重なる部分以外の部分に形成されている。カラーフィルタ5R、5G及び5B、並びに遮光層6の上を覆って全面に、保護膜7、ITOから成る対向電極8及び配向膜3bが順次積層されている。2つの配向膜3a及び3bの間には前述の液晶10が封入されている。ガラス基板4及び9の外側には、それぞれ偏光板11a及び11bが設けられている。

第4図の表示装置では、TFT1を介して検索 電径2と対向電径8との間に電圧が印加され、液 晶10内の液晶分子の配向変換が行われる。この 配向変換により表示が行われる。カラー液晶表示 装置では液晶10を透過する光をカラーフィルタ 5 R、5 G 及び 5 B を通して見ることになる。 (発明が解決しようとする課題)

このような従来のカラー液晶表示装置では、液

板16とは別々に作製された後に貼り合わせられるので、貼り合わせの誤差が生じる。 この誤差による各検素間のクロストークを防止するため、 遮 光層6は検索電極2の外周部に重なるように形成されている。 そのため、各検索の関口率が低下し、 表示画面が暗くなるという問題点がある。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、本発明の目的は、均一で欠陥のない表示画面を有するカラー液晶表示装置を提供することである。また、本発明の他の目的は、閉口率の大きいカラー液晶表示装置を提供することである。

. (課題を解決するための手段)

本発明のカラー液晶表示装置は、一対の絶縁性基板と、該一対の基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配列された絵素電極と、該絵素電極に重量形成されたカラーフィルタと、を備えたカラー液晶表示装置であって、該絵素電極の下方に該カラーフィルタが形成されており、そのことによって上記目的が達成される。

また、前記絵素電極に接続されたスイッチング

品層 1 0 の厚さは約5 ~ 6 μ mである。 これに対し、 基板 4 上に形成された T F T 1 は 1 ~ 2 μ m の厚さを有している。 また、 基板 9 上ではカラーフィルタ 5 R、 5 G 及び 5 B が形成されている部分が 1 ~ 2 μ m 突出している。 このように突出する T F T 1 及びカラーフィルタ 5 R、 5 G 及び 5 B によって、 配向膜 3 a 及び 3 b は平坦ではない。配向膜 3 a 及び 3 b は、一般に、 ポリイミド系樹脂の膜を約1000人の厚さに形成し、 この膜を一定方向にラピング処理することにより形成されている。

上述のように配向膜3 a 及び3 b が平坦でないと、ラビング処理が均一に行われず、突出部の陰にラビング処理が行われない部分が生じる。そのため、配向膜3 a 及び3 b 上の液晶分子の配向が不均一となる。液晶分子の配向が不均一であると、画面上の表示の均一性が損なわれることがある。また、ラビング処理時に突出部の陰に残滓が残り、表示画面に欠陥が生じることがある。

更に、アクティブマトリクス基板15と対向基

素子を有し、前記カラーフィルタが形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、該スイッチング素子上に接して形成されている構成とすることもできる。

(作用)

本発明のカラー液晶表示装置では、対向基板に 形成されず、アクティブマトリクス基板上の絵案 電極の下方に形成されている。そのため、アクティブマトリクス基板及び対向基板上の配向膜の平 坦性が良好となる。 従って、これらの配向膜は均 一にラピング処理され、均一な液晶分子の配向が 可能となる。

また、本発明のカラー液晶表示装置では、カラーフィルタは対向基板には形成されず、 絵楽電極の下方に形成されているので、 アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせの精度を考慮する必要がなくなる。 更に、 各絵楽間のクロストークを防止するために遮光層を設ける必要がない ので、 開口率の低下も生じない。

更に、本発明の表示装置では、カラーフィルタ

が形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、スイッチング素子上に形成されている構成ともし得る。 遮光層は各絵素間の光分離を改善するために設けられる。この構成により、配向膜の平坦性が良好となる。また、遮光層と絵葉電極の位置精度が高いので、開口率の低下も生じない。

#### (寒施例)

本発明を実施例について以下に説明する。 第1 図に本発明のカラー液晶表示装置の1実施例の断面図を示す。 第2 図に第1 図の表示装置の製造工程のフローチャートを示す。 本実施例の表示装置の製造工程は、 TFT形成工程、 カラーフィルタ形成工程、 液晶パネル形成工程の 3 つの工程に大別される。

#### <TFT形成工程>

が用いられる。以上のようにして、TFT20が 形成される。TFTは上記以外の構成ともし得る。 例えば、多結晶シリコンを用いたTFTとすることも可能である。

## くカラーフィルタ形成工程>

カラーフィルタの形成方法は、例えば電子情報通信学会研究報告EID87-77等に記載されている。 カラーフィルタの形成方法は、 有機フィルタ法、 無機フィルタ法、 及び複合フィルタ法に大別される。 更に、 有機フィルタ法として、 染色法、分散法、 印刷法等、 多数の方法が提案されている。 本発明の表示装置では、 カラーフィルタは何れの方法によって形成されたものでも使用され得る。 本実施例では頗料分散型の有機フィルタを用いた。

前述のTFT20を形成した透明基板21上に、 多官能アクリレートの透明感光性樹脂に顔料を分 敢させた感光性着色樹脂を塗布した。感光性着色 樹脂の塗布にはスピンコート、ロールコート、ス クリーン印刷等の公知の方法を用い得る。 塗膜の 前に、基板21上にTa2〇5、SIN×等の腹を形成してもよい。

次に、透明基板 2 1 上の全面に S I N x から成る ゲート 絶縁膜 2 3 を形成した。 ゲート 絶縁膜 2 3 上の全面に、後に 半導体層 2 4 となる 真性 半導体 アモルファスシリコン (以下では「a - S I (I)」と称する) 層、及び後に 半導体層 2 4 上のエッチングストッパとなる S I N x を堆積した。 この S I N x 及び a - S I (I) 層のフォトエッチングを行い、 半導体層 2 4 及びエッチングストッパ 2 5 を形成した。 次に、後にコンタクト層 2 6 及び 2 6 となる n \*型 a - S I (以下では「a - S I (n \*)」と称する)層を堆積した。 この a - S I (n \*) 層のフォトエッチングを行い、コンタクト層 2 6 及び 2 6 を形成した。

更に、ソース電極27、ドレイン電極37、及びソースバス配線(図示していない)をパターン形成した。ソースパス配線はTi金属、AIとMoSiの2層の金属層等から成る。ソース電極27及びドレイン電極37にはTi、AI等の金属

厚さはTFT20の高さとほぼ同じとした。 この 塗膜をプリベークした。 このプリベークにより、 感光性着色樹脂中の粘度調整用の溶剤が蒸発され、 更に、 該樹脂の軽度の重合が行われる。

次に、この感光性着色樹脂の塑膜に、フォトマスクを介して高圧水銀灯の光を照射した。 これにより、カラーフィルタとして残される部分が露光される。 露光により感光性着色樹脂が重合する。 尚、光照射のみでは重合が十分進行しない場合には、露光後にベークを行い、露光による架橋反応を促進させてもよい。

次に現像を行った。現像は、露光した塗膜の未露光の部分を溶剤で除去することにより行われる。 更に、残った感光性着色性樹脂塗膜のポストベー クを行うことにより、該塗膜の強度を向上させた。

以上の工程を、カラーフィルタの色の数と同じ回数だけ繰り返すことにより、カラーフィルタが完成される。本実施例では赤、緑、及び育の3原色のカラーフィルタ28R、28G、及び28Bを形成した。従って、本実施例のカラーフィルタ

28R、28G、及び28Bは、上述の工程を3回線り返すことにより形成される。

次に、カラーフィルタ 2 8 R、 2 8 G、 及び 2 8 B 上の全面に 1 T O 膜を形成し、 パターニングによって絵葉電極 2 9 を形成した。 このとき、 I T O 膜はドレイン電極 3 7 上にも残される。 尚、第 2 図では図示していないが、 ドレイン電極 3 7 上に残存する感光性 各 色 樹脂を除去するため、 及びカラーフィルタ 2 8 R、 2 8 G、 及び 2 8 B の 調部で 1 T O 膜の段切れを防止するため、 I T O 膜の形成前にブラズマ処理等のエッチングを行うことが好ましい。

更に、ポリイミド樹脂を全面に塗布し、硬化させた。この塗膜のラビング処理を行うことにより、 配向膜30を形成した。以上のようにしてアクティブマトリクス基板39が完成される。

<液晶パネル形成工程>

以上のようにして作製されたアクティブマトリクス基板39と、対向基板38とを貼り合わせた。 対向基板38は、透明基板33上に対向電極31

ない。

また、本実施例ではカラーフィルタ28 R、 28 G 及び28 B は対向基板38には設けられず、アクティブマトリクス 基板39上の絵繁電極の下方に形成されている。そのため、アクティブマトリクス 基板39と対向基板38の貼り合わせの精度を考慮する必要がない。また、本実施例では各絵素間のクロストークを防止するための遮光層を設ける必要がないので、開口率の低下も生じない。

第3図に本発明の他の実施例の断面図を示す。本実施例ではカラーフィルタ48R、48B及び48Gは、第1図の実施例に於けるカラーフィルタ28R、28B及び28Gに比べ、厚く形成かりでは各カラーでは各カテーでは各カテーでは一つでは一つでは一つでは一つでではある。をして、本実施例では一つではいるの光は、カラーフィルタの形成に用いた樹脂と同様でしているのでは、カラーフィルタの形成に用いた樹脂と同様で

及び配向膜 3 2 を形成することにより 作製されている。 また、 配向膜 3 2 は配向膜 3 0 と同様にラピング処理されている。 アクティブマトリクス 基板 3 9 と対向基板 3 8 とはスペーサを介して貼り合わさせられる。

次に、アクティブマトリクス基板39及び対向基板38の間の空隙に液晶34を注入し、封止した。更に、基板21及び33の外側にそれぞれ偏光板35a及び35bを貼り付け、本実施例の表示装置が完成される。

本実施例ではカラーフィルタ 2 8 R、 2 8 B、 及び 2 8 G の厚さがTFT 2 0 の高さに同じとなるように設定されているので、ラビング処理が配向膜 3 0 上に均一に行われる。また、対向基板 3 8 では、透明基板 3 3 上にカラーフィルタが形成されないので、配向膜 3 2 は平面状に形成理が均一に施されている。 このように本実施例では配向膜 3 0 及び 3 2 のラビング処理が均一に施されているので、液晶分子の配向に乱れを生じることは

あり、顔料のみが異なっている。 遮光層 3 6 は絵 索電極 2 9 の形成の後、カラーフィルタと同様の 工程で形成される。

本実施例では、遮光層 3 6 の上面とカラーフィルタ上の絵素電極 2 9 はほぼ同じ高さなので、配向膜 3 0 ではラビング処理が均一に施され得る。また、遮光層 3 6 はカラーフィルタ 4 8 R、 4 8 B及び 4 8 G の間に形成されているので、絵素電極 2 9 に対して高い位置精度で形成され得る。

(発明の効果)

本発明のカラー液晶表示装置では、ラピング処理が均一に施された配向膜を有しているので、 均一で欠陥の無い表示画面を有するカラー液晶表示装置が提供され得る。 また、本発明の表示装置では閉口率が高いので、 明るい画面を有するカラー 液晶表示装置が提供され得る。

#### 4. 図面の簡単な説明

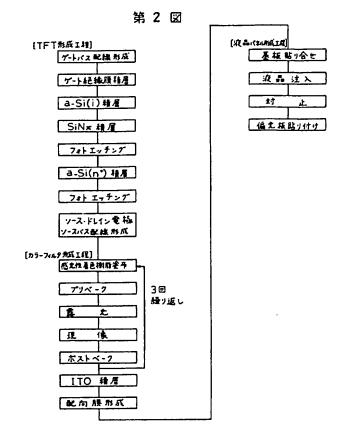
第1図は本発明のカラー液晶表示装置の1実施例の断面図、第2図は第1図の表示装置の製造工

程を示すフローチャート、第3図は本発明の他の 実施例の断面図、第4図は従来のカラー液晶表示 装置の断面図である。

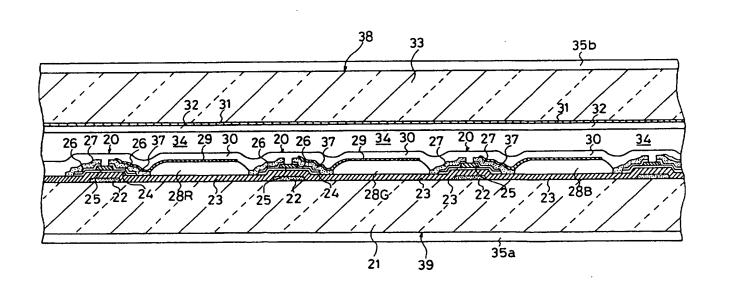
21、33…透明基板、22…ゲートバス配線、23…ゲート絶縁膜、24…半導体層、25…エッチングストッパ、26…コンタクト層、27…ソース電極、28R,28B,28G,48R,48B,48G…カラーフィルタ、29…絵素電極、30,32…配向膜、31…対向電極、34…液晶、35a,35b…偏光板、36…遮光層、37…ドレイン電極、38…対向基板、39…アクティブマトリクス基板。

以上

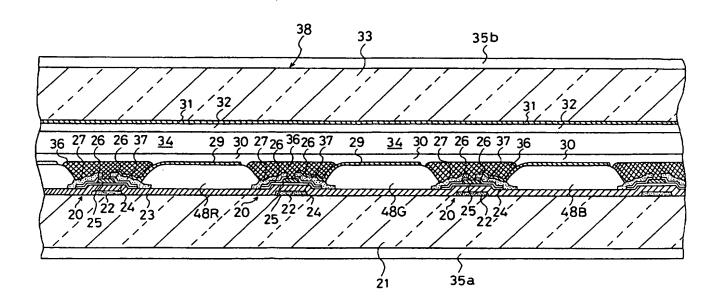
出願人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策



第 1 図



第 3 図



第 4 図

